Generate Collection

Print JP 2-153930

L4: Entry 19 of 58

File: JPAB

Jun 13, 1990

PUB-NO: JP402153930A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02153930 A

TITLE: FLUORINE-CONTAINING PHENOXY RESIN, COMPOSITION AND USE THEREOF

PUBN-DATE: June 13, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NISHIKAWA, AKIO KATAGIRI, JUNICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI LTD

APPL-NO: JP63307844

APPL-DATE: December 7, 1988

US-CL-CURRENT: 525/480

INT-CL (IPC): C08G 65/28; C08G 65/32; C08L 71/10; H01B 3/24

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a composition, containing a fluorine-containing phenoxy resin having a specific structural formula, excellent in heat resistance, flexibility and sliding characteristics with a low water absorption coefficient and moisture permeability, capable of reducing dielectric constant and suitable for sealing semiconductors.

CONSTITUTION: A fluorine-containing phenoxy resin composition obtained by thermally reacting, e.g. a phenoxy resin, with a perfluoroalkyl ether-based oligomer and/or hexafluoropropene oligomer in the presence or absence of a solvent in the presence of a basic catalyst, such as triethylamine, providing a fluorine- containing phenoxy resin having a structural formula of formula I [Rf is a group expressed by formula II (n is 0-50) or formula III (R', R" and R" are CF3, C2H5, etc.); m is about 100], subsequently mixing the above-mentioned resin with a fluorine-containing compound, such as formula IV, a polymer, such as polyimide, and a polyfunctional epoxy compound, such as bisphenol A diglycidyl ether.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-153930

動Int.Cl.5 識別記号 庁内整理番号 ④公開 平成2年(1990)6月13日 C 08 G 65/28 NQJ 7921-4 J 65/32 C 08 L 71/10 LQG 7921-4 J H 01 B 3/24 A 6969-5 G 審査請求 未請求 請求項の数 3 (全16頁)

公発明の名称 含弗素フェノキシ樹脂,及び組成物及び用途

②特 顧 昭63-307844

郊出 願。昭63(1988)12月7日

@発 明 者 西 川 昭 夫 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研

究所内

@発 明 者 片 桐 純 一 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研

究所内

の出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

60代 理 人 弁理士 小川 勝男 外2名

明 細 有

1. 発明の名称

合弗素フェノキシ樹脂、及び組成物及び用途

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 式(1)

$$\begin{array}{c|c}
C & & & \\
C & &$$

C₂F₆, C₃F₇, C₄F₀の中のいずれかである。) のいずれかである。〕で表わされる化学構造を 含む含弗素フエノキシ樹脂。

特許請求項第1項の式〔1〕で表わされる化学構造を含む含弗素フェノキシ樹脂を、含むこ

とを特徴とする樹脂組成物。

- 3. 特許請求項第1項の樹脂組成物で、少なくと も素子の一部が被覆されることを特徴とする半 選体装置。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、耐熱性、可とう性、摺動特性にすぐれ、吸水率、透温率が小さく、低誘電率化が可能な合弗素フェノキン樹脂、及び、この樹脂を含む 組成物、用途に関する。

〔従来の技術〕

メモリLSIの封止用組成物の耐湿性向上、コンピュータ用多層積層板の低線電率化、磁気デイスクの表面層動特性の付与などの広範な分野で、非異系素材の適用検討がされつつある。(特に、ヘキサフルオロプロペンオリゴマ、フルオロアルキルエーテルオリゴマの未換反応基を利用した、各種変性素材の検討が行なわれている。(有機合成化学誌:39, Mal.51ページ~62ページ、(1981年)

(発明が解決しようとする課題)

ところで、従来のテトラフルオロエチレン重合体、あるいは、共重合体などの弗森系化合物は、他の成分との変性がし難いために、変性品本来の弗森系化合物の性能を十分に発揮するには至つていないのが突状である。これは、パーフルオロエチレン、あるいは、それの共重合体を単に混合分散することや、フルオロ系の表面処理により適用しようとしたためである。

本発明の目的は、耐熱性,可とう性,摺動特性 にすぐれ、吸水率,透湿率が小さく、低調電率な が可能で、しかも、接着性,成形加工性にもすぐ れた新しい素材、組成物、用途を提供することに ある。

(課題を解決するための手段)

上記目的は、以下に示す含弗兼フェノキシ樹脂 を用いることにより、速成される。その要旨は、 (1) 式 (1)

キン樹脂を含む組成物を被覆処理することにより、 智動特性の大巾な向上をもたらし、高密度化、高 速化指向の光磁気ディスクの性能向上をもたらす。

また、含弗素フエノキシ樹脂には、ポリイミド、ポリアミド、エポキシ系、フエノール系、ポリー pーヒドロキシスチレン系などを併用することも 可能で、これら各種配合物は、被覆材、接着剤、 種層材、成形材、構造材など広い用途に展開する ことができる。

本発明に於いて、式〔1〕

$$\begin{array}{c|c}
CH_{s} \\
C \\
CM_{s}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_{2}-CH_{2}-CH_{2}-CH_{3}-O \\
CM_{s}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_{2}-CH_{3}-O \\
CM_{s}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
M \cong 100$$

(1)

CF: CF: CF: CF: (式中、R: はF-(-CF-CF:-O-)*CF-CO-(nは0~50である。)。

$$C = C \left\langle \begin{array}{c} R'' \\ R'' \end{array} \right\rangle$$

| (式中、R・は、F-(-CF-CF₃-O-)_#CF - CO-(nは0~50である。).

C1F5,C1F7,C4Foの中のいずれかである。)のいずれかである。)で表わされる化学構造を含む合非素フェノキシ樹脂を含む樹脂組成物。

(2) (1)の機脂組成物で、少なくとも素子の一部を被覆したことを特徴とする半導体装置である。

(作用)

本発明に於いて、一般式(1)で表わされる含 非素フェノキシ樹脂は、従来公知のフェノキシ樹脂の特徴である耐熱性、可とう性、接着性付与の効果を損なうことなしに、更に、耐湿性、低誘電車化の付与を可能にする。また、光磁気ディスク とヘッド間の潜動特性の改善のために、ディスク 表面に、一般式(1)で表わされる含非素フェノ

CaFa, CaFr, CaFaの中のいずれかである。) のいずれかである。〕で表わされる化学構造を含む含弗素フェノキン樹脂は、フェノキン樹脂の

は前記と関じ)とを反応させることにより得ることができる。

式 [1] で汲わされる含弗莉フェノキシ樹脂は、 例えば、分子骨格中に、以下の結合単位を含むも のである。

もちろん、本発明で用いることのできるのはフェノキシ樹脂のヒドロキシル基残基を残している 状態のものを含むことも制限されないことは当然 である。

すなわち.

で表わされる樹脂がある。

商業的に入手出来るフェノキシ樹脂は、チバ社のAraldite 488E-32, Araldite 488N-40, C & . C. C社のPKHH, PKHA, PKHC, PAHJ, PKHS, PRDAシリーズ, ダウケミカル社のDER686MK40, DER684, MK-40, ジョーンズ・ダブニー社のEpiRez 2287, シェルケミカル社のエポノール53-L-32, エポノール153-40, エポノール155-L-32, エポノール55-B-40などがある。

また、

 $n = 1 \sim 50$

で表わされるペルフルオロアルキルエーテル系オ リゴマは、室温では液状であり、旭硝子社より市 版されている。

また、式

などが挙げられる。前述のフェノキシ機脂は、例 えば、Encgclopedia of Polymer Science and Technology. Volume10. page 1 1 1 ~ 1 2 2 、 あ るいはLec Stoffeg Neville 夢:新らしい耐熱性 高分子(東京化学阿人)page 1 7 ~ 6 3 (1971) に記載されている機脳を指し、代表的なものは、 式 (II)

$$\begin{array}{c|c}
CH_{3} & OH & OH \\
CC & OH_{3}-CH-CH_{2}-O \\
CH_{3} & m \cong 100
\end{array}$$

(式中、R′, R″, R″は前記と同じ) で表わされるヘキサフルオロプロペン(HEP) オリゴマは、例えば、

$$(CF_a)_2CF$$
 F CF_a $(E)_{D-1}$

$$(CF_a)_aCF$$
 $C=C$
 $(Z)D-1$

$$(CF_a)_aC = C \qquad \qquad D-2$$

$$(CF_a)_{a}CF$$
 CF_a
 $CF_aCF_aCF_a$
 $(E)_{T-1}$

$$(CF_a)_a CF$$

$$C = C$$

$$CF_a CF_a CF_a CF_a$$

$$(Z)_{T-1}$$

などがあり、ネオス社、ICI Mond Division など より市販されている。これら化合物の中でも、本 発明の効果を発揮する上で、D-2。T-2が好 ましい。

フェノキシ樹脂と、ペルフルオロアルキルェーテル系オリゴマおよび/またはヘキサフルオロプロペンオリゴマとは、両者の海媒の存在下、あるいは、非海媒下に、トリエチルアミンどの塩基性触媒の存在下に、加熱反応させて得られる。この反応の詳細な説明は、日本化学会誌、1978年、253ページ、有機合成化学、39. km1,51ページ1981年に記されている方法などを参考にすればよい。

本発明の式〔Ⅰ〕で表わされる含弗素フエノキ

シ側脂は、それ自身、溶媒に溶解させるなどして 溶液状態で、被対象物に強布などしても、すぐれ た被膜が得られるが、各種の含弗素化合物と併用 することもできる。例えば、

F&C

$$(CF_a)_aFC$$

$$CF_a$$

$$CF_a$$

$$CF_a$$

$$CF_a$$

$$CF_a$$

$$CF_a$$

$$CF_a$$

$$CF_a$$

$$(CF_a)_2FC$$

$$C=C-O-C$$

$$CF_a$$

$$C = C-O-C$$

$$C = C + O$$

$$C = C + O$$

$$(CF_3)_2FC$$
 $C=C-O$
 $C=C-O$
 CF_3

$$(CF_a)_aFC$$
 $C=C-0$
 CF_a
 $CH_aCH=CH_a$
 $CH_aCH=CH_a$
 $CH_aCH=CH_a$
 $CH_aCH=CH_a$
 $CH_aCH=CH_a$

$$(CF_a)_{aFC} \xrightarrow{\text{HaC} = \text{HCH}_{2C}} CF_a \xrightarrow{\text{CF}_a} CH_{2CH} = \text{CH}_a$$

$$(CF_a)_{aFC} \xrightarrow{\text{CF}_a} CF_a$$

$$(CF_a)_{aFC}$$
 $C = C - 0$ CF_a $0 + 0 + 0$

$$(CF_a)_aFC$$
 $C=C-0$ 0 0

$$\begin{array}{c} \text{(CF_a)_2FC} \\ \text{(CF_a)_2FC} \end{array} \\ \text{C=} \\ \text{C=} \\ \text{CF_a} \\ \text{C} \\ \text{C}$$

$$(CF_a)_aFC$$
 $C=C-O$
 $S-OH$

$$(CF_a)_2FC$$
 $C=C-O$
 $C=O$
 CF_a
 $C=C$
 CF_a

$$(CF_0)_2FC$$
 $C=C-O$
 CH
 OH

$$(CF_a)_{aFC} \xrightarrow{H_2C = HCH_2C} CH_2CH = CH_2$$

$$(CF_a)_{aFC} \xrightarrow{CF_a} CH_2 \xrightarrow{CH_2CH} - OH$$

$$F_{ac} C_{c} C_{F}(GF_{a})_{a} 0 C_{F}^{F} C_{F}^{F} C_{F}^{F}$$

$$C_{c} C_{c} C_{F}(GF_{a})_{a} 0 C_{F}^{F} C_{F}^{F} C_{F}^{F}$$

$$C_{c} C_{c} C_{F}(GF_{a})_{a} 0 C_{F}^{F} C_{F}^{F} C_{F}^{F}$$

$$C_{c} C_{c} C_{F}^{F} C_{F}^{F} C_{F}^{F}$$

$$\begin{array}{c}
CF_{8} & CF_{8} \\
C-CF + 0 - CF_{2} - CF + F
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_{2} \\
C - CF + 0 - CF_{2} - CF + F
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CF_{8} \\
C - CF + 0 - CF_{2} - CF + F
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_{2} \\
C - CF + 0 - CF_{2} - CF + F
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CF_{8} \\
C - CF + 0 - CF_{2} - CF + F
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_{2} \\
C - CF + 0 - CF_{2} - CF + F
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_{2} \\
C - CF + 0 - CF_{2} - CF + F
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CF_{8} \\
C - CF + 0 - CF_{2} - CF + F
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CF_{8} \\
C - CF + 0 - CF_{2} - CF + F
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CF_{8} \\
C - CF + CF_{2} - CF + F
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CF_{8} \\
C - CF + CF_{2} - CF + F
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CF_{8} \\
C - CF_{8} - CF_{2} - CF + F
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_{2} \\
CH$$

$$\begin{array}{c}
CF_{3} & CF_{3} \\
C-CF + 0 - CF_{2} - CF \xrightarrow{}_{23}F
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_{2} \longrightarrow \\
P & CH_{2} \longrightarrow \\
P & CH_{2} \longrightarrow \\
CF_{3} & CF_{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CF_{a} & CF_{a} \\
C - CF + 0 - CF_{2} - CF \rightarrow_{SR}F
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH - CH_{2} \\
P_{a}C
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH - CH_{2} \\
CF(CF_{a})_{2}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CF(CF_{a})_{2}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CF_{3} & CF_{3} \\
C-CF + 0 - CF_{2} - CF + F
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH - CH_{2} \\
CH - CH_{2}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH - CH_{2} \\
F_{5}C_{2}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CF_{3} \\
CF_{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CF_{3} \\
CF_{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CF_{3} \\
CF_{3}
\end{array}$$

$$CH_{2} = CHCH_{2}$$

$$CH_{2} = CHCH_{2}$$

$$CH_{2} = CHCH_{3}$$

$$CH_{3} = CHCH_{3}$$

$$CH_{$$

$$N \equiv C \cdot RN - C - C - CF + 0 - CF_2 - CF + F_3$$

$$N \equiv C \cdot HN \xrightarrow{C} 0 \xrightarrow{CF_3} CF_3 \xrightarrow{CF_3} F$$

$$N \equiv C \cdot HN \xrightarrow{C} 0 \xrightarrow{CF_2} 0 \xrightarrow{CF_3} CF_3$$

$$N = C \cdot HN \xrightarrow{CHa} 0 \xrightarrow{CFa} CFa$$

$$CFa \xrightarrow{CFa} 0 \xrightarrow{CFc} -CF \div 0 \xrightarrow{CFa} -CF \xrightarrow{F} F$$

$$N \equiv C \cdot HN \xrightarrow{C_B H_B} CF_B \xrightarrow{CF(CF_B)_2} CF(CF_B)_2$$

$$N \equiv C \cdot HN \xrightarrow{CaHa} CFa CFa$$

$$CaHa CFa CFa$$

$$CaFa CFa$$

$$CaFa CFa$$

$$CaFa CFa$$

$$N \equiv C \cdot HN \xrightarrow{FaC} 0 \xrightarrow{CFa} CFa \xrightarrow{CFa} CFa$$

などがある。

また、本発明に於いて一般式(1)で表わされる化学構造を含む含弗素フェノキシ樹脂は、ポリイミド,ポリペレズイミダゾール,ポリベレズチアゾール,ポリベンズオキサゾール,ポリアミド,ポリエステル,ポリアソメチン,ポリピロール,ポリアセチレン,ポリンコキサン,ポリフルオロエチレン,ポリカフアセン,ポリアニリンなどの重合体と併用することができる。

特に、セロソルブアセテート類とアセトン、メチルエチルケトン、Nーメチルー2ーピロリドン、ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホオキシドなどとの混合溶媒系で溶解した溶液を、被塗布物に

強布した後、加熱焼付した。被覆膜は、耐熱 性、可とう性、耐湿性、接着性にすぐれた特 性をもつ。

本発明に於いて、多官能エポキシ化合物と しては、例えば、ビスフェノールAのジグリ シジルエーテル、ブタジエンジエポキサイド、 3,4-エポキシシクロヘキシルメチル~ (3,4-エポキシ) シクロヘキサンカルボ キシレート、ピニルシクロヘキサンジオキシ ド、4、4′ージ(1、2-エポキシエチル) ジピフエニルエーテル、4,4′っ(1,2 - エポキシエチル) ピフエニル、2,2-ピ ス (3,4-エポキシシクロヘキシル) プロ **パン、レゾルシンのジグリシジルエーテル、** フロログルシンのジグリシジルエーテル、メ チルフロログルシンのジグリンジルエーテル、 ビスー (2,3-エポキシシクロペンチル) エーテル、2-(3,4-エポキシ)シクロ ヘキサンー5,5-スピロ(3,4-エポキ シ) -シクロヘキサン-m-ジオキサン、ビ

スー (3,4-エポキシー6-メチルシクロ ヘキシル) アジペート、N,N'ーmーフエ ニレンビス (4,5-エポキシー1,2-シ クロヘキサン) ジカルポキシイミドなどの二 官能のエポキシ化合物。

パラアミノフエノールのトリグリシジルエーテル、ポリアリルグリシジルエーテル、1.3、5ートリ(1、2ーエポキシエチル)ベンゼン、2、2′、4、4′ーテトラグリシドキシベンゾフエノン、テトラグリシドキシテンエニルエタン、フエノールホルムアルデヒドノボランクのポリグリシジルエーテル、グリセリンのトリグリシジルエーテル、クリセリンのトリグリシジルエーテルあるいは、次式

(R10, R1iはH, 低級アルキル基, フルオロアルキル基, 【H】 の中のい

ずれかである。) で表わされる三官能以上の エポキシ化合物などがある。

また、次に示すエポキシ化合物は、溶酸状態で被品配向性をもつ。硬化物の耐熱性付与、機械強度、接着性向上、電気特性の改良などに効果が大きい。

このような化合物は、例えば、

$$CH_2-CH-CH_2-0$$

$$CH=C$$

$$N\equiv C$$

$$CH=C$$

$$O$$

$$CH_{3} - CH - CH_{3} - 0$$

$$CH_{2} - HC - H_{3}C - 0$$

$$CH_{2} - CH - CH_{3} - CH - CH_{3} - CH_{3}$$

$$CH_{2} - HC - H_{3}C - 0$$

$$CH_{2} - CH_{3} - CH_{3} - CH_{3} - CH_{3} - CH_{3} - CH_{3}$$

$$H_{aC} - HC - H_{aC} - 0 \longrightarrow N = N \longrightarrow N = N \longrightarrow 0 - CH_{a} - CH - CH_{a}$$

$$H_{aC} - HC - H_{aC} - 0 \longrightarrow CH = CH \longrightarrow CH = CH \longrightarrow 0 - CH_{a} - CH - CH_{a}$$

$$H_{aC} - HC - H_{aC} - 0 \longrightarrow C = C \longrightarrow C = C \longrightarrow C = C \longrightarrow 0 - CH_{a} - CH - CH_{a}$$

本発明の樹脂組成物には、その用途,目的に応 じて、適宜,各種の添加剤を加えて用いることが できる。

例えば、魚料、接着剤、含浸ワニス、プリズチ グなどの作成の際には、メチルアルコール、 n ー ルアルコール、イソープロピルアルコール、 n ー ブチルアルコールなどのアルコール類、メチルア メチルエチルケトンなどのケトン類、メチルブ メルブ、エチルグなどのなどの石油系 リルゼン、トルエン、キンド、ジメチルア種類、 メチルスルホオキシド、ジメチルア ミド、Nーメチルー 2 ーピロリドンなど 割 ミド、の各種溶剤類と上を併用 ら溶剤類の一種類以上を併用

などがある.

また、本発明のエポキシ樹脂組成物には従来公 如の硬化剤を併用することもできる。それらは、 風内弘著:エポキシ樹脂(昭和45年9月発行) 109~149ページ、Lee ,Neville若:Epoxy Resins (Mc Graw-Hill Book Company Inc: New York,1957年発行) 63~141ページ, P.E. Brunis著:Epoxy Resins Technology(Interscience Publishers, New York, 1968年発行) 45~111 ページなどに記載の化合物であり、例えば、脂肪 族ポリアミン、芳香族ポリアミン、第二および第 三アミンを含むアミン類、カルボン酸類、カルボ ン酸無水物類、脂肪族および芳香族ポリアミドオ リゴマおよびポリマ類、三弗化硼素-アミンコン プレツクス観、フエノール樹脂、メラミン樹脂、 ウレア樹脂、ウレタン樹脂などの合成樹脂初期組 合物順、その他、ジシアンジアミド、カルボン酸 ヒドラジド、ポリアミノマレイミド類などがある。 これら硬化剤は、用途、目的に応じて一種以上

これら硬化剤は、用途、目的に応じて一種以上 使用することが出来る。

利、脂肪酸及びワックス額などの離型剤、エポキ シシラン、アミノシラン、ピニルシラン、メタク リルシラン、メルカプトシラン、フルオロシラン、 あるいは、ボラン系化合物、アルキルチタネート 系化合物、A & 、 Z r などのアルコレート及び各 種金属キレート系化合物などのカップリング剤、 そして、アンチモンや癜の化合物及びハロゲン含 有化合物のような難燃化剤を加えることができる。

本発明に於いて、含弗素フェノキシ骨格を含む 重合体に必要に応じ、増悲剤、及び、光重合関始 剤、エチレン性不飽和基をもつ光エネルギにより 重合可能な化合物を添加できる。

この増感剤及び光重合開始剤の例は、ミヒラーズケトン、ベンゾイン、ペンゾインメチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、2 - tert - ブチルアントラキノン、1,2 - ベンゾー9,10 - アントラキノン、4,4′ - ピス(ジエチルアミノ)ベンゾフエノン、アセトフエノン、ペンゾフエノン、チオキサントン、1,5 - アセナフテン、N - アセチ

ルー4ーニトロー1ーナフチルアミンなど公知の 化合物を挙げることができる。

また、この化合物の添加量は、100重量部に 対して、0.1~10重量部が好ましいが、特に、 制限するものではない。

本発明の、含弗素フェノキシ系化合物を含む感 光性溶液を調整することにより、以下の方法でレ リーフパターンを形成できる。

先ず、上述の感光性溶液を基板に強布し、150 で以下、好ましくは100℃以下で乾燥して有機 溶剤を除去する。乾燥後、強布膜に木が型のフオ トマスクチヤートを置き、紫外線,可視光線,電 子線、X線などの活性光線を照射する。次いで、 未露光の部分を現像液で洗い流すことにより、含 弗兼フエノキシ骨格を含む選合体より形成される レリーフパターンを得る。

上述の現像被は、N,N-ジメチルホルムアミ ド、N。N-ジメチルアセトアミド、ジメチルス ルホオキシド、N-メチル-2-ピロリドン、ヘ キサメチルホスホアミド、アセトン、メチルエチ

の配合物に、トリエチルアミンを添加し、撹拌下 に反応を行ない六種類の含弗素フエノキシ樹脂を 得る。

含フツ素フェノキシ 含フツ素オリゴマ	A	В	С	D	E
T-2 (重量部)	5	20	60	_	-
FAE (*)	-	_	-	10	20

次いで、ポリイミド前駆体ワニスPIQ(日立 化成社製) 15重量パーセント溶液100mgに、 含弗来フェノキシ樹脂(C)を10重量部添加し た後、更に、Nーメチルー2ーピロリドン(NMP) を加えて1歳量パーセントの半導体素子強布用の 樹脂溶液を誤製した。この溶液を、多層(二層) 配線絶線膜として用いた場合の素子構造を、第2 図, 第3図に示した。

素子の構成は、Si素子基板上に、SiOz 絶 株園、ポリシリコン暦、更に、第一層目のアルミ ニウム配線4-Iを形成した後に、樹脂被膜材料 を塗布(スピンナー使用)、焼付け(250℃。

ルケトン、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、 イソプチルセロソルブ、ペンゼン、トルエン、メ タノール、エタノール、イソプロピルアルコール などの単独、または、併用混合系を用いることが できる.

(実施例)

く実施例1>

2000mgの反応ガラス容器中に、フェノキ シ樹脂 РКНН (ユニオン・カーパイト社製) 150重量部を採り、これに、メチルエチルケト ン(MEK)と酢酸イソブチルセロソルブの笋魚 混合被1500mgを加え、撹拌しながら溶解し て、六種のフェノキシ樹脂溶液を得る。

この溶液に、次の含弗素オリゴマ、

$$F_3C \qquad C F (C F_3)_2$$

$$C = C \qquad (T-2)$$

$$F \qquad C F (C F_3)_2$$

の第1 表記載の所定量を添加し、更に、それぞれ

60分間) した (3-1) のち、ポジレジストを **並市して、スルホールのパターニングを行なつた。** 次いで、CFsーOsを反応ガスとしてプラズマエ ツチした。次いで0. を反応ガスとするプラズマ アツシャによつてポジレジストを除去した。図中 2 は半導体表子、5 はポリイミド、7 は熱酸化膜。 次いで、第二周目のアルミニウム配線4ーIIを

形成した後、さらに、この樹脂液を塗布、焼付け (前記条件と同じ)た(3-11階)。

なお、第2図は、第二層目の被覆樹脂3として、 ポリイミド樹脂((日立化成製PIQ)を用いた 場合(五層)を示した。

本発明の半導体装置を、フエノールノポラツク 樹脂を硬化剤としたエポキシ系樹脂成形材料を用 いて樹脂パツケージしたメモリ用LSI製品(/ MピツトローRAMメモリ) 第1回は、85℃, 85%相対温度中でパイアス印加放置で3000 時間後も、Ag配線の腐食による断線放際の発生 はなく、耐湿信頼性にすぐれたLSIを切た。

被覆を施された半導体素子2の封止は、樹脂封

エニル) ヘキサフルオロプロパン (略して、DAPP

- FMI) 、トリアリルイソシアスレート (TAIC)

を、それぞれ別個に第2表に示した所定量(重量

部)を配合して、八種類の配合物を作つた。

止6の他、キヤン、半田融着セラミツク。ガラス 融着セラミツクなどを用いた対止が採用出来る。 図中1はリード線、3は保護被覆樹脂である。 (封止用エポキン樹脂成 の作成)

ノボラツク型エポキシ樹脂

100度量部

フエノール~ホルムアルテヒド横脂

55重量部

イミダゾール系触媒

2 40 55 69

溶融石英ガラス粉

480度量部

エポキシシラン

2 黛量部

ヘキストワンクス

2重量部

カーポンプラツク

1 重量部

上記配合組成物を、70~80℃に加熱した二本ロールで10分間、混練した後、粗粉砕して封止用樹脂組成物を作成した。

く実施例2~9>

実施例1の含弗素フェノキシ樹脂(A)~(E)の五種類を採り上げた。これらに更に、ピスフェノールA型エポキシDER332(ダウ・ケミカル社製)、オルトジアリルピスフェノールP、2。2-ピス(4-(4-マレイミドフェノキシ)フ

第 2 数

組成	実施例 な及び特性	2	. 3	4	5	6	7	8	9
含:	フツ素フエノキシ系化合物(A)	100	-	. –			100	_	-
	# (B)	-	100	<u> </u>	. –	-	! –	100	~
	* (C)	J	_	100	_	-	_	<u> </u>	2 5
	(a) *	_	_	-	100	l –	-	_	
	* (E)	!		-		100	-	`	
エカ	ペキン化合物DER332	50	5 0	50	50	5.0			
オル	レトジアリルビスフェノールF	50	50	50	50	50	50	100	50
2,2	-ビス[4-(4ーマレイミドフ								
I.	/キシ)フエニル)ヘキサフル	50	50	50	50	50	50	100	100
<i>†</i> c	1プロパン			:		[
۲.	リアリルイソシアヌレート	_		_	_	_	5.0	_	25
ジシ	アンジアミド	5	5	5	5	5	5	5	5
べ:	ノゾグアナミン	3	3	3	3	3	3	3	3
91	フミルパーオキサイド	3	3	3	3	3	3	3	3
カウ	プリング削KBM403	2	2	2	2	_2	2	2	2
	銀俗引き刺し強度(kg/cm)	2.2	2.6	2.8	2.5	2.6	2.1	2.8	2.5
特	半田耐熱性 a t 300℃ (秒)	>60	>60	>60	>60	>60	>60	>60	>60
	吸水率 (重量%)	0.9	0.6	0.4	0.6	0.5	0.9	0.7	0.7
性	消炎性	V ~ 0	V-0	V - 0	V - 0	v-0	V - 0	V-0	V-0
	膀電率 £	3.1	2.8	2,5	3.0	2,6	2.6	2.5	2.5

これらの配合物には、それぞれ硬化促進剤として、ジシアンジアミド、ベンゾグアナミン及びジクミルパーオキサイド(DCPO)を、また、カップリング剤としてエポキシシランKBM403 (信館化学社製)を所定量添加した。

次いで、これらの配合組成物は、Nーメチルー 2 ーピロリドン (NMP) とメチルエチルケトン (MEK) の等量混合液に溶解して、45~48 重量%の固形分を含むワニスとした。

ワニス溶液を用いて、ガラス布(日東紡社製 WE-116P。BY-54)に、樹脂含浸塗布 し、160℃、15分間乾燥させ、樹脂含有量 45~48重量%の塗工布を作成した。

次いで、強工布入枚を用い、その上、下に35 μm厚のTAI処理網路(古河電エーCFC社製) を重さね、170~185℃、40kg・f/cdの 条件下で80分積層接着し、厚さ約1.6cm の両 面銅張り積層板を作成した。

この創張り積層板を、更に200℃、四時間後 硬化を行なつた。得られた銅張り積層板八種類の

1 0 秒以内がUL-9 4、V-0、平均消炎時間 2 5 秒以内、最長消炎時間 3 0 秒以内がUL-9 4、V-1 である。

く実施例10>

実施例1の含弗来フエノキシ樹脂(D)100 重量部と、2、2ーピス(4ー(4ーマレイミド フエノキシ)フエニル)プロパン40重量部を、 予め、予備加熱して、溶媒を除去した後、4、 4′ーピスシアナイトジフエニルメタン30重量 部、ピスフエノールA型エポキシEP-1004 (シエル社製)20重量部を100~150℃に 加熱して両者を溶解させ、60~80℃に保温し ておく。これに予め、無水酸硬化剤ドデセニル無 水琥珀酸(DDSA)70重量部と、イミダゾー ル系2E4MZ-CN(四国化成社製)2.0 重 量部とを30~45℃で両者を溶解させたものを すみやかに混合溶解させて無溶剤ワニスを調整し

このワニスを120~180℃/1~5時間加 熱処理して硬化させた。この硬化樹脂板(厚さ5 踏特性を第2表に示した。

なお、各特性の選定方法は次の通りである。

(a) 銅箔引き刺し強度

網張り積層板より25m×100mの大きさに 試験片を切り取つた後、中央部に巾10mに飼笛を残し、他の飼笛はエツチング除去した。次に、 中央部の銅箔を垂直方向に5m/min の速度で引き刺し、その強度を測定した。

(b) 半田耐熱性

(c)消炎性

U L - 9 4 重直法に従つて語定した。上記の側張り積層板から幅 1 2 m、長さ 1 2 5 mに切り取り、網箔をエツチングしたものを試験片とした。 試験片は各々 1 0 個ずつ測定し、平均消炎時間で表した。

なお、平均消炎時間5秒以内、最長消炎時間

ma) を用いてショアA硬度(室温)を測定した結果、90であつた。

次に、このワニスを用いて、予め60~85℃ に加熱しておいた厚さ0.05 mm のガラスクロス に塗り込み、この上面に厚さ0.1 mm の集成マイ カを重ね合せて軽く圧着させながらロールに巻き とつた。

次いで、これを60~80℃の恒温槽中に一ないし四日間放置した後、取り出し、ブリプレグシートを得た。このシートは、25℃で六ケ月以上保管後も、すぐれた可挽性をもち、実用上十分な貯蔵安定性を示した。プリプレグシート中の樹脂含有量は43重量%である。

次に、上記のプリプレグシートから切り出した テープを銅板に巻回して絶縁層を施し、120~ 180℃で所定の時間で硬化した。

この絶縁体の室温時の曲げ強度を測定し、曲げ強度が一定になった歪み10m時の値は60kgであった。また、銅板との剪断接着力は19kg/clであった。

く実施例11>

実施例1の含弗素フェノキン樹脂(B) 250 食量部と、2,2~ビス(4~(4~マレイミド フェノキシ) フェニル) ヘキサフルオロプロパン 60 意量部を、N~メチル-2~ピロリドン

(NMP) とメチルエチルケトン (MEK) 等量 混液に溶解して、8 重量パーセントのワニス1000 m a を調整した。次いで、ガラス繊維布 (日東紡 社製WF-230) に浸液した。含液プリプレグ シートを100~120でで約三時間加熱乾燥し てプリプレグを得た。このプリプレグの樹脂含有 量は48盤量パーセントであつた。

次に得られたプリプレグ六枚を重さね150~160℃、50kg・f/cdi、二時間の条件で圧縮成形した。成形品の引張り強度は25kg/cdi、at100℃(ASTM,D-638)、曲げ強度は、23kg/cdi、at100℃(ASTM,D-790)、アイゾット衝撃強度(ノッチ付)は、12kg・f/cdi、at(ASTM,D-256)であつた。

本発明の含非素フェノキシ樹脂は、耐熱性、耐 湿性、接着性、並びに低調電本化、摺動特性の向 上効果が大きい。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の一実施例の半導体装置の断面図、第2図。第3図は、本発明の半導体装置の 素子の一部分断面図である。

1 … リード線、2 … 半導体素子、3 … 保護被費樹脂、3 - I … 第一層保護被覆樹脂、3 - I … 第二層保護被覆樹脂、4 - I … 第一層配線、4 - I … 第二層配線、5 … ポリイミド系樹脂、6 … モールド樹脂、7 … 熱酸化醇。

代理人 弁理士 小川鮮男



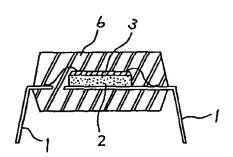
く実施例12>

実施例1の含弗素フェノール樹脂(E)を、ジメチルホルムアミドに溶解して2・0 重量パーセント溶液を調整した。次に、十分に洗浄した透電 導電膜をもつポリエチレンテレフタレートフィルム上に、スピンナを用いて、3500rpm で均一に塗布後、120℃で15分間乾燥してジメチルホルムアミドを蒸発させ、膜厚650人の配向制御膜を形成した。この膜をフェルトで一定方向にラピングし、配向制御膜をもつ基板フィルムを作成した。

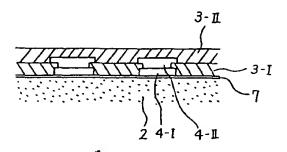
このようにして作成した二枚のフイルムの配向 制御機を対向させて配置し、これらのフイルムを ポリエステル系接着剤よりなる封着剤で接着して 被晶表示素子を作成した。この素子の配向制御膜 間に、フエニルシクロヘキサン系の液晶(メルク 社製、ZLI-1132)を配置し、二枚の直交 個光板間で液晶の配向性を調べたところ、良好な 配向性を示した。

(発明の効果)

第 1. 図



第 2 図



第 3 図

